

悪意の商標出願セミナー プログラム

2013 年 10 月 22 日 於：一橋講堂

午前の部	
10:00-10:10	挨拶 特許庁長官 羽藤 秀雄
	基調講演
10:10-10:50	「悪意の商標出願」 日本大学大学院知的財産研究科教授 土肥 一史氏
	特別講演
10:50-12:00	「中国商標法第 3 回改正の要点について」 北京林達劉知識産権代理事務所 代表取締役 弁護士・弁理士 魏 啓学氏
12:00-13:30	休憩
午後の部	パネルディスカッション 「悪意の商標出願に関する各国の制度・運用について」
13:30-15:20	プレゼンテーション
15:20-15:35	休憩
15:35-17:00	パネルディスカッション テーマ 1：海外での周知性をどのように判断しているか テーマ 2：いかに「悪意」を認定しているか テーマ 3：TM5 における「悪意の出願」に関する今後の協力 モデレーター：國友 宏俊 特許庁審査業務部長 パネリスト： 【米国】カレン・クルケ 米国特許商標庁商標審判部審判官 【欧州】アレクサンドラ・ポック 欧州共同体商標意匠庁法務部法律専門家 【韓国】ソン・ホジン 韓国特許庁商標審査政策課課長補佐 【中国】魏 啓学 北京林達劉知識産権代理事務所 代表取締役 弁護士・弁理士 【日本】森山 啓 特許庁審査業務部商標課商標審査企画官